

高分子材料開発のための俯瞰的シンポジウム

2009年1月13～14日，京都大学桂キャンパス

発表・参加者募集

高分子物性論から，材料の機能化，構造化，成形，さらにはアプリケーションまで，多岐に亘る高分子の研究分野について1会場にて議論することにより，化学工学的な視点から研究の現状を俯瞰し，今後の方向性を考えるシンポジウムを開催いたします。口頭発表に加え，ポスターセッションも企画いたします。産官学の若手研究者に積極的な参加を頂き，活発な議論が行われることを期待します。

主催 化学工学会 材料・界面部会

共催 京都大学大学院工学研究科

協賛 化学工学会関西支部，化学工学会分離プロセス部会，化学工学会基礎物性部会，
日本膜学会，成形加工学会，日本レオロジー学会（予定）

日時 2009年1月13日（火）～14日（水）

場所 京都大学桂キャンパスBクラスター

<交通> 阪急桂駅西口より市バス（西6）または京阪京都交通バス（20）
「京大桂キャンパス前」下車

発表形式 口頭発表 時間：20分（発表12分，討論8分）

ポスター発表 時間90分（予定）

発表申込締切 2008年12月5日

要旨提出締切 2008年12月26日

要旨形式 A4 1ページ（白黒），左マージン3cm

要旨送付方法 PDFファイルをメールにて送付。印刷物の郵送も可。

事前参加申込締切 2009年1月12日

参加費 事前申込 一般5000円，学生2000円

当日申込 一般6000円，学生2000円

懇親会費 一般5000円，学生2000円

*参加費、懇親会費は当日お支払いください。

申込および要旨提出先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院 工学研究科 化学工学専攻

瀧 健太郎

TEL : 075-383-2696 FAX : 075-383-2646 E-mail : taki@cheme.kyoto-u.ac.jp

